6. 태양전지 설계 (cell design)

한국기술교육대학교

에너지신소재화학공학부

나 윤 채

태양전지 설계 요소

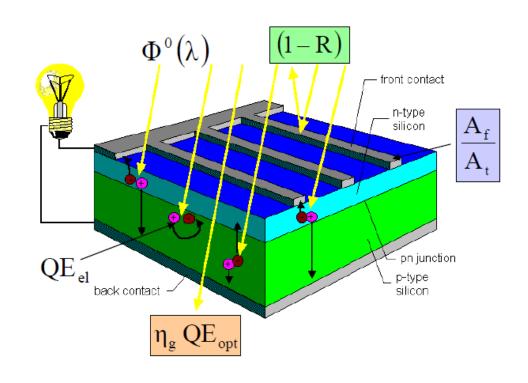
- 광학적 특성 (optical properties)
 - 반사 방지 코팅, 표면 텍스처링
 - 재료의 두께, 광 포획
- 재결합 (recombination)
 - 재결합 손실 (전류와 전압의 손실)
 - 표면 재결합
- 상단 접촉 전극 설계 (top contact design)
 - 직렬 저항
 - 면, 접촉 저항

- 광학적 손실 (optical losses)
 - 전자-정공쌍을 생성할 수 있는 빛이지만 표면에서 반사되거나 태양전지에 흡수되지 않아 발생.
 - 단락 전류 (short-circuit current)를 낮추어 태양전지의 전력에 영향을 줌.

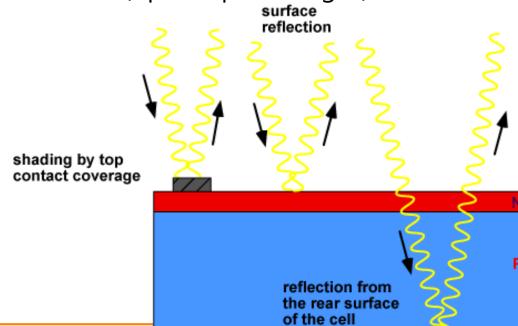
- 반사: 층 (layer)간의 상이한 굴절률

- 투과: 재료의 두께, 흡수율

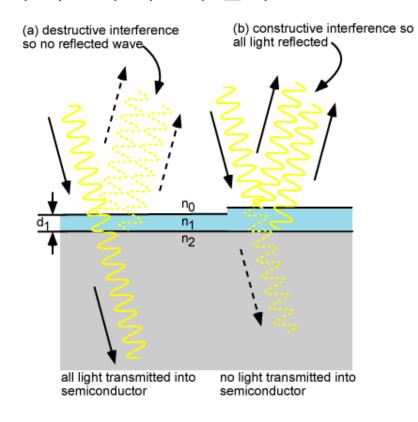
- 면적 손실: 금속 전극

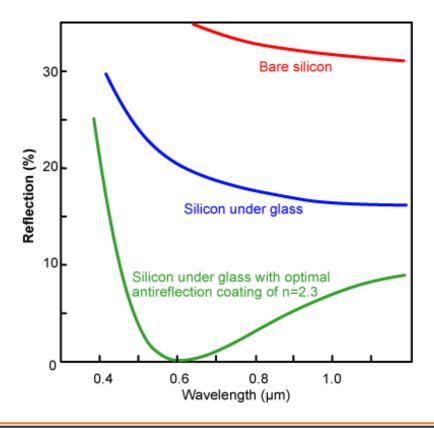


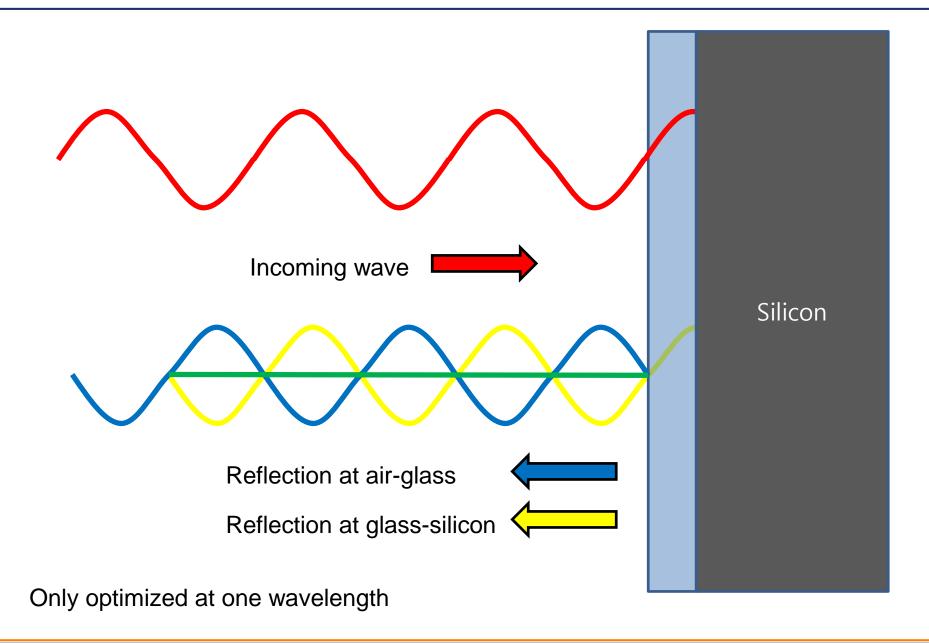
- 광학 손실을 줄이는 방법
- 태양전지 표면에 전극이 차지하는 면적을 최소화
- 태양전지 표면에 반사 방지 코팅을 사용
- 표면 텍스처링에 의한 반사 줄임
- 흡수 증가를 위한 태양전지의 두께 증가 (단점?)
- 광 포획 (light trapping) 효과로 과 경로 길이 (optical path length) 증가



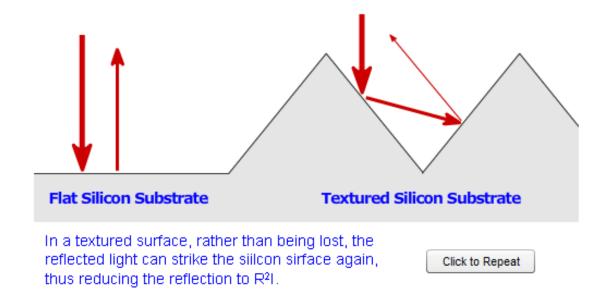
- 반사 방지 코팅 (anti-reflection coating, ARC)
 - 얇은 층의 유전 재료로 구성
 - 두께를 적적히 선택하여 반사방지 표면층에서 반사된 파동이 반도체 표면에서 반사된 파동과 위상이 다르게 되도록 한다.







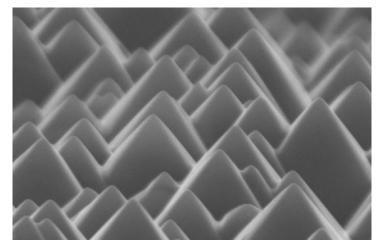
- 표면 텍스처링 (surface texturing)
 - 반사 방지 코팅과 연계하거나 그 자체로 반사를 최소화하는데 사용.
 - 표면을 거칠게 하여 반사된 빛이 다시 표면 쪽으로 되돌아 오게 함.

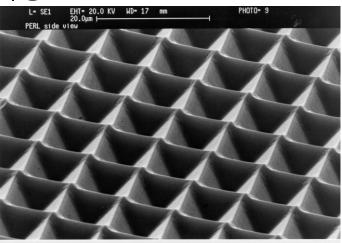


단결정 기판: 결정면을 따라 에칭하여 텍스처링 함.

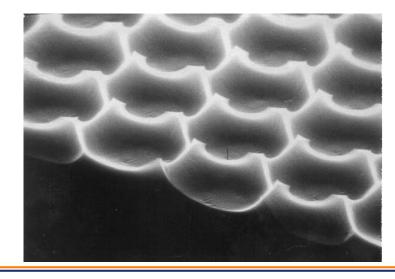
다결정 기판: 레이저 혹은 photolithography

- 단결정 실리콘: 결정면을 따라 에칭하여 텍스처링

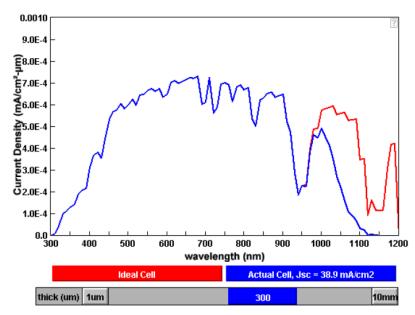




- 다결정 실리콘: 표면을 기계적으로 조각하거나, photolithographic 기법을 사용

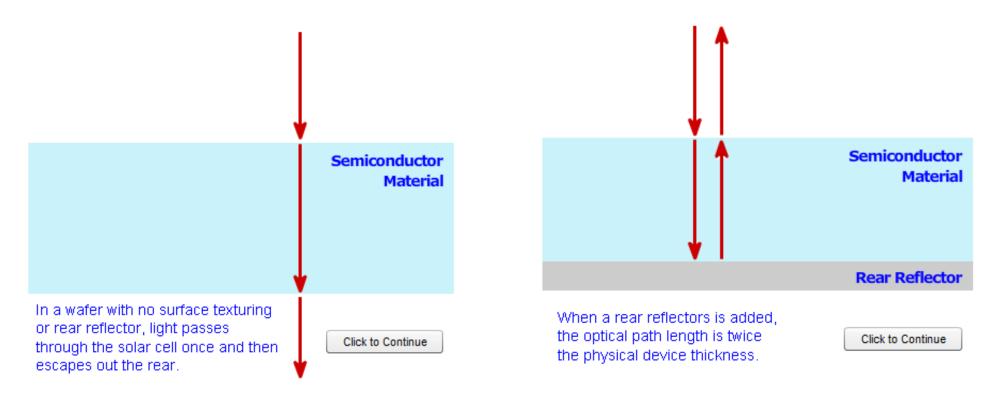


- 재료의 두께 (material thickness)
 - 태양전지 내의 모든 빛을 흡수하는 것이 중요.
 - 흡수된 빛의 양은 광 경로 길이 (optical path length)와 흡수계수에 의존.
 - 얇은 태양전지는 통상 뒷면에 반사체를 추가하여 흡수가 증가되도록 설계.

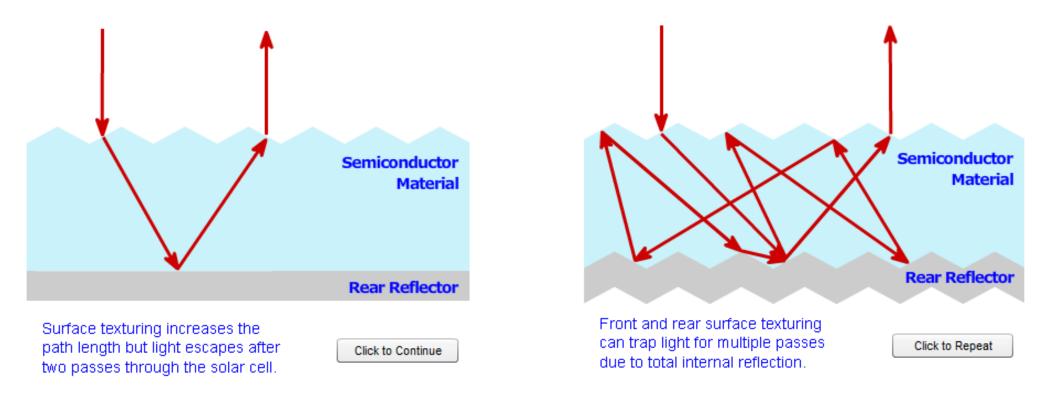


두께가 10 mm를 넘는 실리콘 재료의 경우에는, 실질적으로 밴드갭보다 큰 에너지를 가진모든 빛이 흡수된다. 전체 전류의 100 %의 의미는 두께 10 mm에서는 실리콘에 흡수될 수 있는 모든 빛이 흡수된다는 사실을 가리킨다. 두께 10 μm의 재료에서는 가용한 전체 전류의 30 %만 흡수된다. 손실되는 광자는 오렌지색과 붉은색 광자들이다.

- 광 포획 (light trapping)
 - 광 경로 길이 (optical path length)를 크게 하여 빛이 태양전지 안에 오래 머물도록 한다.
 - 텍스처링된 표면은 빛을 비스듬히 들어갈 수 있도록 함으로써 소자의 두께보다 더 긴 광 경로 길이 제공.



• 광 포획 (light trapping)



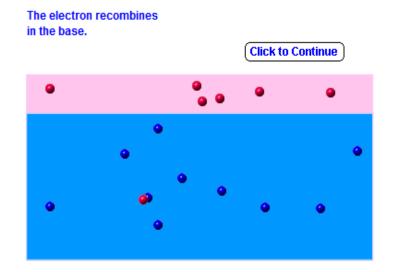
- 내부 전반사를 이용하면 빛은 태양전지 내부에서 포획되어 광 경로 길이를 길게 유지할 수 있음.

재결합 손실 (recombination losses)

The hole recombines at the

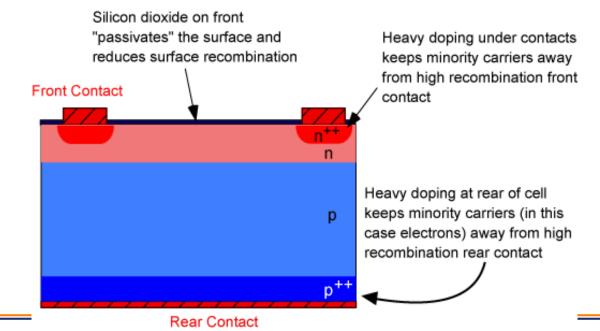
- 개방 전압 (V_{oc})와 단락 전류 (I_{sc})에 영향을 미침.
- 재결합이 일어나는 영역에 따라 분류.
 - 1. 표면 재결합 (surface recombination)
 - 2. 벌크 재결합 (bulk recombination)
 - 3. 공핍영역 재결합 (depletion region recombination)

Click to Continue

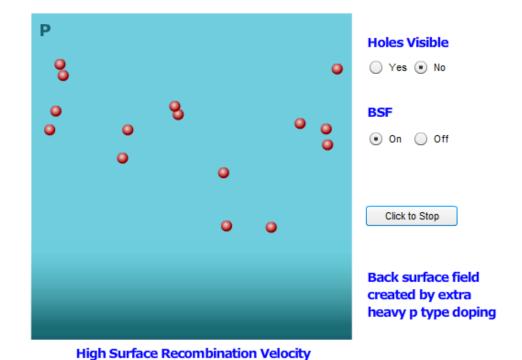


- 재결합에 의한 전류의 손실
 - pn 접합이 광생성 캐리어들을 모두 수집하기 위해서는 표면과 벌크 재결합 최소화
 - 전류수집에 요구되는 조건
 - 1. 캐리어가 접합으로부터 확산길이 내에서 생성
 - ⇒ 재결합 이전에 접합 쪽으로 확산될 수 있어야 함.
 - 2. 국부적으로 재결합 속도가 높은 곳 (부동태화되지 않은 표면 또는 결정입계)
 - ⇒ 캐리어들이 재결합 사이트보다 접합에 더 가깝게 생성되어야 함.

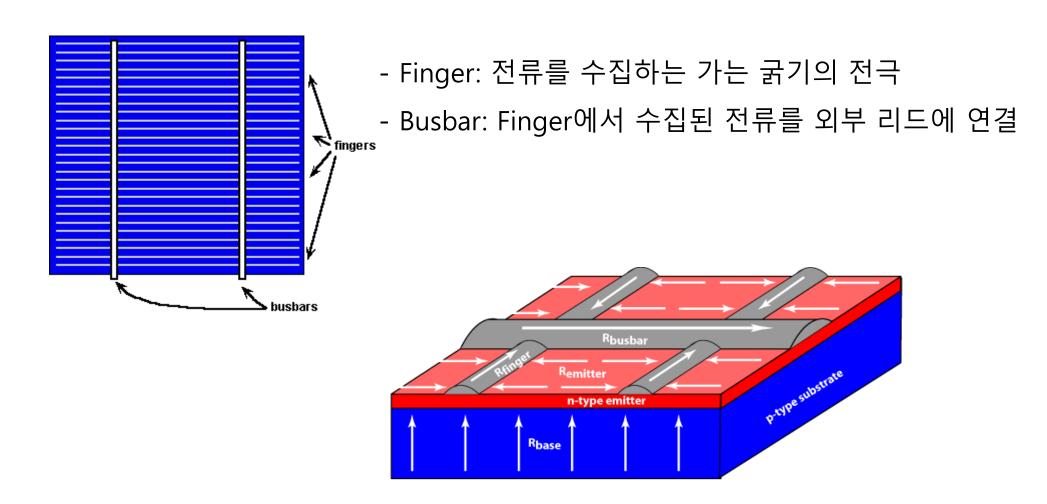
- 표면 재결합
 - 상단 표면에서의 표면 재결합은 단락 전류에 큰 영향 (캐리어 생성이 가장 많이 되는 영역)
 - 상단 표면의 재결합 속도를 낮추는 방법은 부동태 층 (passivation layer) 도입
 - 부동태 층: 열적으로 성장시킨 SiO₂
 - 금속과 오믹 접촉하는 영역은 부동태 층을 사용할 수 없음.
 - → 국부적으로 도핑 농도를 증가시킴으로써 재결합 줄임.



- 후면 전계 (Back Surface Field, BSF)
 - 태양전지의 후면 (p-type)에 매우 높은 농도로 도핑된 영역을 형성
 - 높은 도핑 영역과 낮은 도핑 영역간의 전계가 형성
 - 소수 캐리어 (전자)가 후면으로 흐르는 것을 방해



상단 접촉전극



- 그리드 간의 간격과 빛을 받는 면적간의 절충이 중요